

## 2011 年第 4 四半期知識財産権動向

◎この動向資料は 2012 年 1 月 2 日までに受付けた資料(出願日基準、暫定値)を  
基に、2011 年第 4 四半期に集計された知識財産権統計である。

-取り下げ、放棄などの理由により、受理時点の統計と多少の誤差がある。

-累計基準の統計も同時に集計

◎商標出願は新規出願件のみ集計

◎増減率は前年同期比基準

2012. 2.

### 2011 年第 4 四半期知識財産権動向

-知識財産権の出願件数は前年同期比 10.1%増加-

#### □出願動向

◦2011 年第 4 四半期の知識財産権出願件数は 108,994 件で、前年同期比 10.1%増加した。

-権利別では特許 5.8%、商標 22.2%、デザイン 8.9%増加した。

※実用新案の場合、先登録制度、二重出願制度の廃止などで継続して減少(▽ 14.4%)

◦内・外国別では内国人と外国人が各々 10.8%、6.0%増加した。

-特許では内国人が 5.4%、外国人が 7.2%増加した。

-地域別では蔚山(ウルサン)が 71.1%、済州(チェジュ)が 51.5%と最も高い増加率を示した。

-国家別では中国が 48.7%、ベルギーが 22.4%増加した。

◦出願人別では大企業と中小企業が各々 5.4%、4.0%増加し、内・外国個人が各々 17.5%、10.4%に増加した。

-第 4 四半期に顕著な出願増加率を見せた出願人は、特許・実用新案では現代重工業、商標では SM エンターテインメント、LG 生活健康、デザインはオートクローバーであることが分かった。

## □登録動向

- 2011年第4四半期の知識財産権登録件数は65,120件で、前年同期比45.8%増加した。
  - 権利別では特許が56.4%、実用新案が45.7%、商標が42.2%、デザインが26.7%増加した。
- 内・外国別では内国人が44.0%、外国人が51.2%増加した。
  - 地域別では蔚山（ウルサン）と大田（テジョン）が各々79.2%、74.7%と最も高い増加率を記録した。
  - 国家別ではカナダが42.5%、フィンランドが41.5%増加した。
- 権利者別では大企業が62.2%、中小企業が38.9%増加し、大学は147.9%、内国個人が51.4%と著しく増加した。
  - 第4四半期の主要権利者は特許・実用新案ではLGイノテック、三星電機、商標では（株）熊津（ウンジン）ホールディングス、デザインはLGイノテックであることが分かった。

## □審査および審判動向

- 審査請求件数は48,045件で前年同期比5.6%増加した。
  - 特許審査請求件数は45,425件で7.4%増加したが、実用新案では2,620件と前年同期比18.4%減少した。
  - PCT国際調査申請件数は7,055件で前年同期比13.4%増加し、国際調査処理件数は6,136件と26.1%増加した。
- 審判請求件数は4,510件で前年同期比24.6%増加し、審判処理件数は3,783件で前年同期比10.5%増加した。
  - 権利別の審判請求件数を見ると、特許・実用新案は3,336件で33.2%、商標は1,061件で14.2%増加したが、デザインは113件で39.2%減少した。

<参考資料>2011年第4四半期知識財産権動向分析資料

出願動向

□ 総括

権利区分	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
特許	53,091	56,158	5.8%	170,585	179,687	5.3%
実用新案	3,568	3,053	-14.4%	13,690	11,894	-13.1%
デザイン	14,471	15,760	8.9%	57,223	56,540	-1.2%
商標	27,832	34,023	22.2%	121,307	124,000	2.2%
総計	98,962	108,994	10.1%	362,805	372,121	2.6%

※ 商標の場合、新規出願件のみ集計

□ 内・外国人別 動向

(単位：件,占有率)

権利	第4四半期						累計					
	2010年		2011年				2010年		2011年			
	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率
特許	42,821	10,270	45,153	5.4%	11,005	7.2%	131,910	38,675	138,168	4.7%	41,519	7.4%
	80.7%	19.3%	80.4%		19.6%		77.3%	22.7%	76.9%		23.1%	
実用新案	3,466	102	2,960	-14.6%	93	-8.8%	13,213	11,496	8,536	-35.4%	398	-96.5%
	97.1%	2.9%	97.0%		3.0%		53.5%	46.5%	95.5%		4.5%	
デザイン	13,530	941	14,848	9.7%	912	-3.1%	53,631	3,592	52,828	-1.5%	3,712	3.3%
	93.5%	6.5%	94.2%		5.8%		93.7%	6.3%	93.4%		6.6%	
商標	25,252	2,530	31,303	24.0%	2,720	5.4%	106,948	14,359	112,904	5.6%	11,096	-22.7%
	90.7%	9.3%	92.0%		8.0%		88.2%	11.8%	91.1%		8.9%	
総合計	85,069	13,893	94,264	10.8%	14,730	6.0%	305,702	68,122	312,436	2.2%	56,725	-16.7%
	86.0%	14.0%	86.5%		13.5%		81.8%	18.2%	84.6%		15.4%	

※ 商標の場合、新規出願件のみ集計

口 市・道別 出願現況

(単位：件)

地域	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
ソウル	32,097	36,231	12.9%	118,037	121,151	2.6%
釜山	2,864	3,107	8.5%	10,591	11,584	9.4%
大邱	2,529	2,771	9.6%	10,250	9,855	-3.9%
仁川	3,134	3,460	10.4%	13,167	14,144	7.4%
光州	1,306	1,364	4.4%	4,429	4,709	6.3%
大田	4,933	4,873	-1.2%	14,175	14,331	1.1%
蔚山	953	1,631	71.1%	2,932	4,309	47.0%
京畿	22,517	24,448	8.6%	84,170	83,863	-0.4%
江原	1,157	1,149	-0.7%	4,005	4,038	0.8%
忠清北道	1,512	1,718	13.6%	5,428	5,785	6.6%
忠清南道	2,646	2,621	-0.9%	9,233	9,786	6.0%
全羅北道	1,539	2,007	30.4%	5,508	6,105	10.8%
全羅南道	1,233	1,442	17.0%	4,047	4,526	11.8%
慶尚北道	4,048	4,011	-0.9%	10,312	10,653	3.3%
慶尚南道	2,231	2,863	28.3%	7,962	9,005	13.1%
済州	355	538	51.5%	1,384	1,466	5.9%
その他	15	30	100.0%	72	86	19.4%
総計	85,069	94,264	10.8%	305,702	315,396	3.2%

\*その他：僑胞、軍人など

口 国家別 出願現況

(単位：件)

国家	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
日本	4,856	5,019	3.4%	20,006	20,187	0.9%
米国	4,421	4,588	3.8%	17,560	17,213	-2.0%
ドイツ	953	1,062	11.4%	4,197	4,141	-1.3%
フランス	525	638	21.5%	2,282	2,200	-3.6%
スイス	346	359	3.8%	1,608	1,434	-10.8%
オランダ	299	345	15.4%	1,247	1,248	0.1%
イギリス	268	303	13.1%	1,238	1,240	0.2%
台湾	342	375	9.6%	1,400	1,306	-6.7%
中国	345	513	48.7%	1,257	1,754	39.5%
イタリア	172	179	4.1%	772	629	-18.5%
スウェーデン	205	185	-9.8%	627	670	6.9%
フィンランド	101	100	-1.0%	441	378	-14.3%
カナダ	219	173	-21.0%	740	683	-7.7%
オーストラリア	77	75	-2.6%	357	318	-10.9%
ベルギー	67	82	22.4%	304	280	-7.9%
その他	697	734	5.3%	3,067	3,044	-0.7%
総計	13,893	14,730	6.0%	57,103	56,725	-0.7%

□ 出願人別 動向

○ 総括						
区分	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
研究機関	3,857	3,205	-12.4%	7,983	7,286	-9.0%
公企業	270	362	34.1%	1,181	1,282	8.6%
国家(政府)	288	287	-0.3%	687	573	-16.6%
大企業	22,702	23,933	5.4%	70,170	69,328	-1.2%
*中小企業	23,694	26,166	4.0%	92,925	94,002	2.4%
公的機関	772	1,190	54.1%	3,474	3,589	3.3%
地方自治団体	722	579	-19.8%	2,552	1,555	-39.1%
学校法人	22	14	-36.4%	141	107	-24.1%
大学	3,364	3,845	14.3%	11,502	12,691	10.3%
内国個人	29,486	34,646	17.5%	114,959	124,921	8.7%
外国法人	13,364	14,146	5.9%	55,054	54,578	-0.9%
外国個人	529	584	10.4%	2,049	2,147	4.8%
その他個国家	92	37	-59.8%	128	82	-35.9%
総計	98,962	108,994	10.1%	362,805	372,121	2.6%

\*中小企業(中堅企業+中小企業+その他内国法人)

\*その他：出願人の属性が未分類のもの

○ 権利別

区分	第4四半期					
	2010年		2011年			
	特許/実用	商標/デザイン	特許/実用	増減率	商標/デザイン	増減率
研究機関	3,600	57	3,088	-14.2%	117	105.3%
公企業	222	48	264	18.9%	98	104.2%
国家	228	60	232	1.8%	55	-8.3%
大企業	17,463	5,239	18,922	8.4%	5,011	-4.4%
*中小企業	10,217	13,477	10,490	5.7%	15,676	2.7%
公的機関	418	354	515	23.2%	675	90.7%
地方自治団体	105	617	85	-19.0%	494	-19.9%
学校法人	16	6	8	-50.0%	6	0.0%
大学	3,138	226	3,498	11.5%	347	53.5%
内国個人	10,866	18,620	11,000	1.2%	23,646	27.0%
外国法人	10,054	3,310	10,776	7.2%	3,370	1.8%
外国個人	318	211	322	1.3%	262	24.2%
その他国家	14	78	11	-21.4%	26	-66.7%
総計	42,907	39,811	45,980	7.2%	45,053	13.2%

\*中小企業(中堅企業+中小企業+その他内国法人)

\*その他：出願人の属性が未分類のもの

□ 権利別 主要出願人動向

○ 国内

- 特許・実用新案

順位	出願人名	第4四半期			出願人名	累計		
		2010年	2011年	増減率		2010年	2011年	増減率
1	三星電子株式会社	1,773	1,711	-3.5%	三星電子株式会社	5,911	5,592	-5.4%
2	現代自動車株式会社	1,142	1,432	25.4%	現代自動車株式会社	2,153	2,740	27.3%
3	韓国電子通信研究院	1,704	1,143	-32.9%	韓国電子通信研究院	3,124	2,268	-27.4%
4	LGイノテック株式会社	810	1,059	30.7%	LGイノテック株式会社	2,182	2,697	23.6%
5	ポスコ	1,084	1,033	-4.7%	ポスコ	1,328	1,748	31.6%
6	現代重工業	402	937	133.1%	現代重工業	846	1983	134.4%
7	LG電子	1001	929	-7.2%	LG電子	3997	3096	-22.5%
8	三星電機株式会社	658	817	24.2%	三星電機株式会社	1748	1936	10.8%
9	LGディスプレイ株式会社	1152	786	-31.8%	LGディスプレイ株式会社	2053	2027	-1.3%
10	ハイニクス半導体	685	437	-36.2%	ハイニクス半導体	1949	1331	-31.7%

- 商標権

順位	出願人名	第4四半期			出願人名	累計		
		2010年	2011年	増減率		2010年	2011年	増減率
1	(株)アモールパシフィック	325	281	-13.5%	(株)アモールパシフィック	1,404	1,269	-9.6%
2	LG生活健康	116	230	98.3%	LG生活健康	482	692	43.6%
3	LG電子	190	191	0.5%	LG電子	955	719	-24.7%
4	農業協同組合中央会	97	112	15.5%	農業協同組合中央会	179	244	36.3%
5	SMエンターテイメント	1	107	10600.0%	SMエンターテイメント	369	121	-67.2%
6	(株)ザ ヒューカンパニー		95	-	(株)ザ ヒューカンパニー	34	177	420.6%
7	特許法人新世紀		89	-	特許法人新世紀	-	100	-
8	(株)CJオーショッピング	48	87	81.3%	(株)CJオーショッピング	248	270	8.9%
9	財団法人名園文化財団		82	-	財団法人名園文化財団	15	163	986.7%
10	ソウル大学校産学協力団		76	-	ソウル大学校産学協力団	73	101	38.4%

- デザイン権

順位	出願人名	第4四半期			出願人名	累計		
		2010年	2011年	増減率		2010年	2011年	増減率
1	三星電子株式会社	375	271	-27.7%	三星電子株式会社	1,039	784	-24.5%
2	(株)アモールパシフィック	255	199	-22.0%	(株)アモールパシフィック	529	526	-0.6%
3	LG電子	240	195	-18.8%	LG電子	865	758	-12.4%
4	CJ	97	150	54.6%	CJ	374	833	122.7%
5	(自)アーバンスケイプ	0	80	-	(自)アーバンスケイプ	-	80	-
6	株式会社エムエヌエクス	10	73	630.0%	株式会社エムエヌエクス	13	126	869.2%
7	イエスツール	0	85	-	イエスツール	-	85	-
8	オートクローバー	5	57	1040.0%	オートクローバー	70	129	84.3%
9	(株)レックスダイヤモンド	44	56	27.3%	(株)レックスダイヤモンド	60	142	136.7%
10	(株)デコ物産	25	55	120.0%	(株)デコ物産	115	212	84.3%

○ 国外								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

- 特許/実用新案

順位	企業名	第4四半期			企業名	累計		
		2010年	2011年	増減率		2010年	2011年	増減率
1	QUALCOMM	407	339	-16.7%	QUALCOMM	1,376	1,352	-1.7%
2	CANON	114	135	18.4%	CANON	355	419	18.0%
3	SEMI CONDUCTOR ENERGY LABORATORY	46	117	154.3%	SEMI CONDUCTOR ENERGY LABORATORY	204	414	102.9%
4	TOKYO ELECTRON	115	100	-13.0%	TOKYO ELECTRON	453	437	-3.5%
5	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY	99	79	-20.2%	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY	389	371	-4.6%
6	SONY	123	77	-37.4%	SONY	538	517	-3.9%
7	ALCATELLUCENT	56	76	35.7%	ALCATELLUCENT	193	249	29.0%
8	GENERAL ELECTRIC COMPANY	23	56	143.5%	GENERAL ELECTRIC COMPANY	101	188	86.1%
9	MITSUBISHI ELECTRIC	68	52	-23.5%	MITSUBISHI ELECTRIC	263	268	1.9%
10	APPLEINC.	27	50	85.2%	APPLEINC.	99	180	81.8%

- 商標権

順位	企業名	第4四半期			企業名	累計		
		2010年	2011年	増減率		2010年	2011年	増減率
1	ELILILLY AND COMPANY	5	37	-	ELILILLY AND COMPANY	20	73	265.0%
2	ESTEBAN	-	29	-	ESTEBAN	-	30	-
2	SANRIO	-	29	-	SANRIO	18	222	1133.3%
3	VANS, INC.	-	28	-	VANS, INC.	9	30	233.3%
4	TARGETBRANDS	3	24	700.0%	TARGETBRANDS	36	44	22.2%
5	NINTENDO	16	19	18.8%	NINTENDO	72	59	-18.1%
5	ForwardVentures, LLC	-	19	-	ForwardVentures, LLC	6	37	516.7%
6	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY	14	18	28.6%	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY	19	74	289.5%
6	NOVARTIS AG	14	18	28.6%	NOVARTIS AG	32	30	-6.3%
7	PERRY ELLIS INTERNATIONAL	-	17	-	PERRY ELLIS INTERNATIONAL	1	17	1600.0%
7	L'OREAL	14	17	21.4%	L'OREAL	74	79	6.8%

- デザイン権

順位	企業名	第4四半期			企業名	累計		
		2010年	2011年	増減率		2010年	2011年	増減率
1	MITSUBISHI ELECTRIC	-	33	-	MITSUBISHI ELECTRIC	2	74	3600.0%
2	Lextar Electronics Corp.	-	22	-	Lextar Electronics Corp.	2	24	1100.0%
3	BANDAI	4	21	425.0%	BANDAI	9	35	288.9%
4	ELECOM	14	20	42.9%	ELECOM	24	54	125.0%
5	LEGO A/S	-	18	-	LEGO A/S	8	28	250.0%
5	PHILIPS	13	17	30.8%	PHILIPS	78	68	-12.8%
7	SMC CORPORATION	15	16	6.7%	SMC CORPORATION	41	54	31.7%
8	DAIKIN INDUSTRIES	19	15	-21.1%	DAIKIN INDUSTRIES	26	38	46.2%
9	3M	3	14	366.7%	3M	31	57	83.9%
9	MICROSOFT	21	14	-33.3%	MICROSOFT	68	32	-52.9%

登録動向

□ 総括

(単位：件)

権利区分	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
特許	19,784	30,942	56.4%	68,843	94,721	37.6%
実用新案	1,191	1,735	45.7%	4,301	5,853	36.1%
デザイン	9,228	11,696	26.7%	33,697	42,185	25.2%
商標	14,584	20,747	42.2%	53,136	71,255	34.1%
総計	44,787	65,120	45.4%	159,977	214,014	33.8%

□ 内・外国人別動向

権利区分	第4四半期						累計					
	2010年		2011年				2010年		2011年			
	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率
特許	14,969	4,815	23,598	57.6%	7,344	52.5%	51,404	17,439	72,258	40.6%	22,463	28.8%
	75.7%	24.3%	76.3%		23.7%		74.7%	25.3%	76.3%		23.7%	
実用新案	1,158	33	1,693	46.2%	42	27.3%	4,199	102	5,705	35.9%	148	45.1%
	97.2%	2.8%	97.6%		2.4%		97.6%	2.4%	97.5%		2.5%	
デザイン	8,674	554	10,866	25.3%	830	49.8%	31,523	2,174	39,443	25.1%	2,742	26.1%
	94.0%	6.0%	92.9%		7.1%		93.5%	6.5%	93.5%		6.5%	
商標	11,515	3,079	16,140	40.2%	4,607	49.6%	41,712	11,424	55,571	33.2%	15,684	37.3%
	78.9%	21.1%	77.8%		22.2%		78.5%	21.5%	78.0%		22.0%	
総計	36,316	8,481	52,297	44.0%	12,823	51.2%	128,838	31,139	172,977	34.3%	41,037	31.8%
	81.1%	18.9%	80.3%		19.7%		80.5%	19.5%	80.8%		19.2%	



□ 市・道別 登録現況

地域	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
ソウル	14,543	20,970	44.2%	51,089	69,767	36.6%
釜山	1,163	1,798	54.6%	4,283	5,905	37.9%
大邱	1,133	1,725	52.3%	4,747	5,760	21.3%
仁川	1,583	1,993	25.9%	5,494	6,786	23.5%
光州	516	781	51.4%	1,741	2,394	37.5%
大田	1,374	2,401	74.7%	5,322	7,264	36.5%
蔚山	265	475	79.2%	965	1,400	45.1%
京畿	10,173	14,240	40.0%	35,397	46,797	32.2%
江原	450	651	44.7%	1,554	2,212	42.3%
忠清北道	712	939	31.9%	2,397	3,072	28.2%
忠清南道	1,270	1,592	25.4%	4,123	5,187	25.8%
全羅北道	524	703	34.2%	1,781	2,530	42.1%
全羅南道	443	708	59.8%	1,539	2,204	43.2%
慶尚北道	1,032	1,631	58.0%	4,474	5,983	33.7%
慶尚南道	892	1,329	49.0%	3,085	4,647	50.6%
済州	188	217	15.4%	546	705	29.1%
その他	55	144	161.8%	301	364	20.9%
総計	36,316	52,297	44.0%	128,838	172,977	34.3%
*その他: 僑胞, 軍人など						

□ 国家別 登録現況

国家	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
日本(JP)	3,273	4,590	40.2%	11,686	14,721	26.0%
米国(US)	2,111	2,963	40.6%	8,137	9,602	18.0%
ドイツ(DE)	639	583	-8.8%	2,327	2,106	-9.5%
フランス(FR)	367	314	-14.4%	1,327	1,245	-6.2%
オランダ(NL)	189	196	3.7%	735	708	-3.7%
スイス(CH)	260	190	-26.9%	1,034	893	-13.6%
台湾(TW)	160	203	26.9%	541	599	10.7%
イギリス(GB)	174	196	12.6%	675	675	0.0%
フィンランド(FI)	82	116	41.5%	368	314	-14.7%
イタリア(IT)	201	99	-50.7%	674	457	-32.2%
スウェーデン(SE)	140	150	7.1%	401	450	12.2%
カナダ(CA)	73	104	42.5%	267	343	28.5%
中国(CN)	245	283	15.5%	841	937	11.4%
オーストラリア(AU)	69	44	-36.2%	252	194	-23.0%
シンガポール(SG)	37	47	27.0%	115	159	38.3%
その他	461	2,740	494.4%	1,759	7,634	334.0%
総計	8,481	12,823	51.2%	31,139	41,037	31.8%

□ 権利者別 動向

区分	第4四半期			累計		
	2010年	2011年	増減率	2010年	2011年	増減率
研究機関	396	749	89.1%	1,543	2,234	44.8%
公企業	122	244	100.0%	510	894	75.3%
政府	38	81	113.2%	113	208	84.1%
大企業	8,109	13,151	62.2%	32,691	42,957	31.4%
中小企業	11,392	17,178	38.9%	44,207	58,209	18.4%
その他公的機関	676	1,421	110.2%	3,139	4,040	28.7%
地方自治団体	313	488	55.9%	1,304	1,745	33.8%
学校法人	13	33	153.8%	95	157	65.3%
大学	1,187	2,943	147.9%	4,903	7,918	61.5%
内国個人	10,484	15,871	51.4%	40,120	54,259	35.2%
外国法人	6,735	10,244	52.1%	24,977	31,888	27.7%
外国個人	1,454	2,579	77.4%	6,162	9,149	48.5%
その他	51	138	170.6%	213	356	0.0%
総合計	40,970	65,120	58.9%	159,977	214,014	33.8%

※ 中小企業(中堅企業+中小企業+その他内国法人)

※ その他：権利者未分類のもの

□ 権利別 主要権利者

○ 特許・実用新案

順位	累計				第4四半期			
	企業名	2010年	2011年	増減率	企業名	2010年	2011年	増減率
1	LG電子株式会社	1,496	2,467	64.9%	LG電子株式会社	457	823	80.1%
2	株式会社ハイニックス半導体	1,369	1,856	35.6%	株式会社ハイニックス半導体	333	693	108.1%
3	三星電子株式会社	1,679	1,668	-0.7%	三星電子株式会社	433	598	38.1%
4	三星電機株式会社	702	1,359	93.6%	三星電機株式会社	231	469	103.0%
5	株式会社ポスコ	1,102	1,084	-1.6%	株式会社ポスコ	129	251	94.6%
6	現代自動車株式会社	1,486	1,153	-22.4%	現代自動車株式会社	569	345	-39.4%
7	LGディスプレイ株式会社	790	998	26.3%	LGディスプレイ株式会社	270	333	23.3%
8	株式会社KT	634	721	13.7%	株式会社KT	206	189	-8.3%
9	LGイノテック株式会社	248	703	183.5%	LGイノテック株式会社	155	249	60.6%
10	株式会社LG化学	399	624	56.4%	株式会社LG化学	132	219	65.9%

○ デザイン

順位	累計				第4四半期			
	企業名	2010年	2011年	増減率	企業名	2010年	2011年	増減率
1	CJ第一製糖	362	799	120.7%	CJ第一製糖	94	167	77.7%
2	三星電子株式会社	751	916	22.0%	三星電子株式会社	200	305	52.5%
3	アモールパシフィック	401	720	79.6%	アモールパシフィック	101	159	57.4%
4	LG電子株式会社	563	828	47.1%	LG電子株式会社	113	270	0.0%
5	LGハウス	513	468	-8.8%	LGハウス	95	159	67.4%
6	株式会社LG生活健康	165	200	21.2%	株式会社LG生活健康	60	32	-46.7%
7	ソンシンアートコレクション	35	218	100.0%	ソンシンアートコレクション	23	77	234.8%
8	株式会社デアンテキスタイル	155	160	3.2%	株式会社デアンテキスタイル	22	27	22.7%
9	LGイノテック株式会社	20	158	690.0%	LGイノテック株式会社	9	30	233.3%
10	ソンチャン電機	67	125	86.6%	ソンチャン電機	33	12	-63.6%

○ 商標権

順位	累計				第4四半期			
	企業名	2010年	2011年	増減率	企業名	2010年	2011年	増減率
1	アモールパシフィック	1,047	1,357	29.6%	アモールパシフィック	245	306	24.9%
2	LG電子株式会社	650	726	11.7%	LG電子株式会社	177	205	15.8%
3	株式会社LG生活健康	292	477	63.4%	株式会社LG生活健康	99	153	54.5%
4	SKテレコム株式会社	228	319	39.9%	SKテレコム株式会社	59	27	-
5	株式会社KT	234	285	21.8%	株式会社KT	39	54	-39.3%
6	CJ第一製糖	189	254	34.4%	CJ第一製糖	35	27	-22.9%
7	SK株式会社	127	215	69.3%	SK株式会社	39	33	-62.9%
8	株式会社ウージンホールディングス	66	188	184.8%	株式会社ウージンホールディングス	20	20	100.0%
9	CJオーショッピング	200	226	13.0%	CJオーショッピング	77	65	-15.6%
10	株式会社オリオン	238	174	-26.9%	株式会社オリオン	40	33	-17.5%

審査統計

□ 総括

権利	第4四半期											累計										
	2010年				2011年							2010年				2011年						
	請求	着手 包袋	着手 多類	小計	請求	増減率	着手 包袋	増減率	着手 多類	増減率	小計	請求	着手 包袋	着手 多類	小計	請求	増減率	着手 包袋	増減率	着手 多類	増減率	小計
特許	42,277	36,560		78,837	45,425	7.4%	34,636	-5.3%			80,061	143,116	122,659		265,775	149,713	4.6%	171,205	39.6%			320,918
実用新案	3,210	3,308		6,518	2,620	-18.4%	3,531	6.7%			6,151	12,906	11,527		24,433	10,608	-17.8%	17,274	49.9%			27,882
デザイン		12,712	13,068	25,780			15,557	22.4%	15,839	21.2%	31,398		48,066	49,705	97,771			58,630	22.0%	60,496	21.7%	119,126
商標新規		23,593	28,137	51,730			37,874	60.5%	45,932	63.2%	83,806		87,180	104,328	191,488			126,587	45.2%	154,484	48.1%	281,071
商標分類		134	221	355			9	-93.3%	17	-92.3%	26		1,538	2,737	4,275			175	-88.6%	297	-89.1%	472
商標更新		4,052	5,765	9,817				-100.0%		-100.0%			19,053	26,707	45,760			527	-97.2%	864	-96.8%	1,391
総計	45,487	80,359	47,191	173,037	48,045	5.6%	91,607	14.0%	61,788	30.9%	201,440	156,022	290,003	183,477	629,502	160,321	2.8%	374,398	29.1%	216,141	17.8%	750,860

□ PCT 国際調査

区分	第4四半期									累計						
	2010年			2011年						2010年			2011年			
	請求	処理	小計	請求	増減率	処理	増減率	小計	請求	処理	小計	請求	増減率	処理	増減率	小計
PCT 国際調査	6,222	4,864	11,086	7,055	13.4%	6,136	26.15%	13,191	22,707	20,811	43,518	25,666	13.03%	22,936	10.45%	48,652

審判統計

□ 総括

○ 第4四半期

権利	2010年						2011年									
	請求件数			処理件数			請求件数					処理件数				
	決定系	当事者系	小計	決定系	当事者系	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計
特許	2,107	273	2,380	1,987	265	2,252	2,873	36.4%	323	18.3%	3,196	2,343	17.9%	283	6.8%	2,626
実用新案	63	61	124	132	74	206	74	17.5%	66	8.2%	140	72	-45.5%	47	-36.5%	119
デザイン	46	140	186	50	112	162	25	-45.7%	88	-37.1%	113	29	-42.0%	62	-44.6%	91
商標	482	467	929	381	424	805	569	23.2%	492	5.4%	1,061	510	33.9%	437	3.1%	947
総計	2,678	941	3,619	2,550	875	3,425	3,541	32.2%	969	3.0%	4,510	2,954	15.8%	829	-5.3%	3,783
								-39.2%	33.2%	14.2%	24.6%		11.7%	-43.8%	17.6%	10.5%

○ 累計

権利	2010年						2011年									
	請求件数			処理件数			請求件数					処理件数				
	決定系	当事者系	小計	決定系	当事者系	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計
特許	8,200	1,070	9,270	8,580	1,052	9,632	8,535	4.1%	1,129	5.5%	9,664	8,702	2.0%	1,153	2.1%	9,855
実用新案	307	252	559	401	249	650	260	-15.3%	213	-15.5%	473	357	37.3%	278	30.5%	635
デザイン	217	472	689	204	469	673	140	-35.5%	298	-36.9%	438	198	41.4%	440	47.7%	638
商標	1,678	1,678	3,354	1,626	1,593	3,219	1,979	18.1%	1,876	11.8%	3,855	2,079	5.1%	1,889	0.7%	3,968
総計	10,400	3,472	13,872	10,811	3,363	14,174	10,914	4.9%	3,516	1.3%	14,430	11,336	3.9%	3,760	6.9%	15,096